# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-223791

௵Int_Cl.⁴		識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和61年(	198	6)10月4日
G 09 G G 02 F G 09 F	3/36 1/133 9/30	1 1 8	7436-5C D-8205-2H 6810-5C	審査請求	未請求	発明の数	1	(全5頁)

❷発明の名称

10代 理 人

アクテイブマトリツクス基板

弁理士 星野 恒司

願 昭60-63401 ②特

願 昭60(1985)3月29日 ❷出

⑫発 明 者 宮 田 79発 明 夫 老 近 村 隆 砂発 明 Œ 清 者 永 松下電器産業株式会社 ⑪出 願 人

門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

門真市大字門真1006番地

- 1. 発明の名称 アクティブマトリックス基板
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 映像表示領域に配設された透明電極から なる複数の映像表示手段と、前記映像表示手段を ドレインに接続させて、透光性基板上に形成した 複数の第1の薄膜トランジスタと、前記第1の薄 膊トランジスタを駆動するための信号が入力する ソース配線群及びゲート配線群と、前記ソース配 線群の各線にドレインをそれぞれ接続した複数の 第2の薄膜トランジスタと、前記複数の第2の薄 腹トランジスタのソースに接続した線を複数本毎 に東ねてなる複数の映像信号入力配線と、前記模 数の第2の薄膜トランジスタのゲートに接続した 複数の信号切換用ゲート配線とが具備されている ことを特徴とするアクティブマトリックス基板。
- (2) 前記第2の薄膜トランジスタは、前記映 像表示領域のいずれか一辺で、前記映像信号入力 配線と前記ソース配線群とに接続されることを特

徴とする特許請求の範囲第(1)項記載のアクティ ブマトリックス基板。

- (3) 前記第2の薄膜トランジスタは、前記映 像表示領域のいずれか二辺で、前記映像信号入力 配線と前記ソース配線群とに接続されることを特 徴とする特許請求の範囲第(1)項記載のアクティ ブマトリックス基板。
- (4) 前記第1及び第2の薄膜トランジスタは、 多結晶シリコン或いは水素化非晶質シリコンを一 構成要素として含むことを特徴とする特許請求の 範囲第(1)項記載のアクティブマトリックス基板。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、透光性基板上に確膜トランジスタを マトリックス状に形成したアクティブマトリック ス基板に関するものであり、液晶を用いた表示数 置等に用いられるものである.

(従来の技術)

近年、透光性基板に薄膜トランジスタを用いた アクティブマトリックス基板の開発が活発である。 言うまでもなく、これ等のアクティブマトリックス基板は被品等を用いた表示装置を目的としたものであるが、将来的には、大型の一次元或いは二次元イメージセンサ等の可能性もあり、広い応用が考えられる。

本発明は、前述のような問題に鑑みてなされた もので、歩留りが大幅に向上し、且つ、製造原価 が安くなるアクティブマトリックス基板を提供す ることを目的とするものである。

# (問題を解決するための手段)

本発明は、映像表示領域に配設された薄膜トランジスタのソース配線に映像信号を印加するソース配線を数本1組にして接続するものである。

このように構成された従来例では、ゲート配線4から1つのゲートラインを選択すると、ソース配線5を通して薄膜トランジスタ1のドレインと電気的に接続される透明電極に所定の電位が与えられる。このとき、透明電極と対向電極との間に注入されている液晶の光旋光性が変化して、2枚の偏光板により光透過率が変化するもので、以下、同様に、ゲート配線4から1つのゲートラインを順次選択していくことにより、1フィールドの画面が形成される。

## (発明が解決しようとする問題点)

ところで、アクティブマトリックス基板と外部 駆動回路との接続は、フレキシブルブリント基板 によって各ゲート配線 4 及びソース配線 5 と直接 接続する(例えば、特開昭52-116195号参照)か、 或いは、映像表示領域外にシフトレジスタを設け て、このシフトレジスタでゲート配線 4 若しくは ソース配線 5 を選択して、外部回路との接続本数 を少なくする方法がとられる(例えば、特開昭58 - 219595号参照)。

#### (作用)

映像表示領域に配設した薄膜トランジスタのゲート配線に印加する信号と、ソース配線に直列に接続した薄膜トランジスタの信号切換用ゲート配線に印加する信号とを制御することにより、映像表示領域に配設したどの薄膜トランジスタに映像信号を印加するかを選択できる。

# (実施例)

以下図面により、本発明の実施例を詳細に説明

第1回は、本発明の一実施例におけるアクティブマトリックス基板の回路図であり、6は、コーニング社 # 7059、石英等の選光性基板(図示しない)上に形成した半導体溶膜(図示しない)、ゲート絶縁膜(図示しない)、ゲート配線7及びソース配線8からなる薄膜トランジスタ、9は薄膜トランジスタ6のドレインに接続した被品表示体で、薄膜トランジスタ6と液品表示体9とは、それぞれ、映像表示領域10の各個素と対応する位置にマックス状に配設されており、而も、マトリックス状に配設されており、而も、マトリックス状に配設されており、而も、マトリックス状に配設されており、而も、マトリックス状に配設されており、而も、マトリックス状に配設されており、而も、マトリックス状に配設されており、而も、マトリックス状に配設されており、而も、マトリックス状に配設されており、「

クス状に配設された各薄膜トランジスタ6のゲートはゲート配線7によって行毎に並列接続され、ソースはソース配線8によって列毎に並列接続されている。尚、半導体薄膜には、プラズマCVD法によって形成した水業化非品質Si、若しくは、滅圧CVD法式いは電子ビーム蒸着法によって形成した多結品Siを用い、又、ゲート絶縁膜には、プラズマCVD法によって形成したSiNェ,

SiOx、CVD法によって形成したSiOx、若しくは、半導体層の熱酸化膜を用い、更に、ゲート配線7及びソース配線8には、DCスパッタリング法によって形成したMo,W,Cr或いはAl等の金属材料或いはMoSix等の金属硅化物、波圧CVD法によって形成した多結晶Si、若しくは、DCスパッタリング法或いはRFスパッタリング法によって形成したSnOx,InOx或いは

IngOa(SnOz)等の透明電極材料を用いればよく、ゲート配線7及びソース配線8の配線用材料は多層で用いてもよい。11は、それぞれ、映像表示領域10の外側において各ソース配線8に直列に

接続した薄膜トランジスタ、12は隣接する3つの 薄膜トランジスタ11のソースを並列に接続した複 数の映像信号入力配線、13は3つ目毎の薄膜トラ ンジスタ11のゲートを順次並列に接続した複数の 信号切換用ゲート配線である。

このように構成された本実施例の動作を、各配線に印加する駆動パルス及び信号電圧を示した第 2 図を参照しながら、説明する。

先ず、時間 t 1 では、パルス信号 φ α 1 がゲート 配線 7 の 7 1 を介して各審膜トランジスタ 6 のゲートに印加されると同時に、パルス信号 φ α が信号 切換用ゲート配線 13 の 13 a を介して審膜トランジスタ 11 a のゲートに印加されるので、映像信号入力配線 12 を介して各審膜トランジスタ 11 のソースに印加されているパルス信号 V s が、 審膜トランジスタ 11 a 及びソース配線 8 a を介して 薄膜トランジスタ 6 a 1 のソースに印加されて、 薄膜トランジスタ 6 a 1 のドレイン電圧は所定の設定電圧となる。

又、時間tュでは、パルス信号¢იュがゲート配

線7の7,を介して各薄膜トランジスタ6のゲートに印加されている状態で、パルス信号 ø s が信号切換用ゲート配線13の136を介して薄膜トランジスタ11bのゲートに印加されるので、映像信号入力配線12を介して各薄膜トランジスタ11のソースに印加されているパルス信号 V s が、薄膜トランジスタ11b及びソース配線8bを介して薄膜トランジスタ6b,のソースに印加されて、薄膜トランジスタ6b,のドレイン電圧が所定の設定電圧とな

更に、時間 t。では、パルス信号 o c。がゲート配線 7 の 7、を介して各薄膜トランジスタ 6 のがートに印加されている状態で、パルス信号 o cが信号切換用ゲート配線13の13cを介して薄膜トランジスタ11cのゲートに印加されるので、映像信号入力配線12を介して各薄膜トランジスタ 11のソースに印加されているパルス信号 V s が、薄膜トランジスタ 11c 及びソース配線 8 c を介して薄膜トランジスタ 6 c。のソースに印加されて、薄膜トランジスタ 6 c。のドレイン電圧が所定の設定電圧と

なり、第1の水平操作ラインの表示が終了する。
次に、時間 t。では、パルス信号 φ c。がゲート
配線 7 の 7。を介して各薄膜トランジスタ 6 のゲートに印加されるが、パルス信号 φ a, φ a 及び
φ c が、前途の如く、信号切換用ゲート配線 13 の
13 a, 13 b 及び13 c を介して薄膜トランジスタ 11 a,
11 b 及び11 c のゲートに順次印加されるので、映像信号入力配線 12 を介して各薄膜トランジスタ 11 のソースに印加されているパルス信号 V s が、時間
t a, t 。及び t 。において、時間 t a, t 。及び t c。
と同様に、薄膜トランジスタ 6 a a, 6 b a 及び 6 c。
のソースに順次印加されて、常膜トランジスタ
6 a a, 6 b a 及び 6 c。のドレイン電圧が順次所定の
設定電圧になり、第2 の水平操作ラインの表示が

以下、前途の如き動作が順次繰り返して行なわれて、第nの水平操作ラインの薄膜トランジスタ Ga。, Gb。及びGc。のドレイン電圧が順次所定の 設定電圧になれば、1 画面分の走査が完了し、信 号表示のため各画素が選択されて、画像表示が可

終了する。

飽となる。

尚、実施例において、表示手段に被品を用いた例で説明したが、本発明における表示手段は何も被品に限定されるものではなく、ELを用いた尖が手段にも使用でき、又、PLZTを用いた光シャッタにも使用することができる。更に、液晶の代りに設けた光導電膜のソース配線に印加する電圧を一定として、ソース配線を流れる電流の変化

を検出するようにすれば、扱像素子にも応用する ことができる。

#### (発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、アクティブマトリックス基板を用いた液晶表示装置でいた他の材料を用いた表示装置において、解像度を向上させるために画素数が増加しても、複雑なシフトレジスタを形成する必要がなくなるので、フレキシブルブリント基板による実装が容易できるようになると共に、外部回路との接続本数が1/3以下になって、配線ピッチが従来の3~6倍低低の低減を図ることができる効果がある。

## 4. 図面の簡単な説明

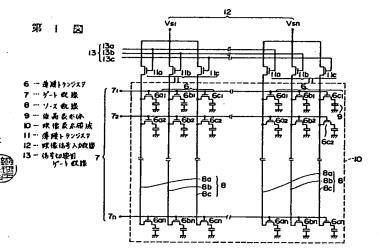
第1図は本発明の一実施例におけるアクティブマトリックス基板の回路図、第2図は本発明の一実施例におけるアクティブマトリックス基板の駆動方法を説明するためのタイミングチャート、第3図は本発明の他の実施例におけるアクティブマトリックス基板の回路図、第4図は従来のアクテ

ィブマトリックス基板の回路図である。

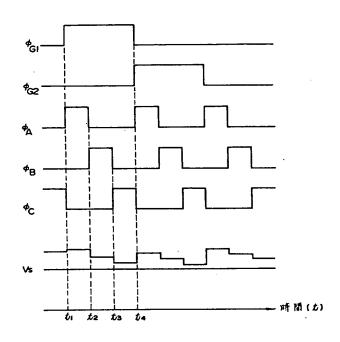
6,11 ··· 第1の薄膜トランジスタ、7 ··· ゲート配線、8 ··· ソース配線、9 ··· 映像表示手段(液晶表示体)、10 ··· 映像表示領域、12 ··· 映像信号入力配線、 13 ··· 信号切換用ゲート配線。

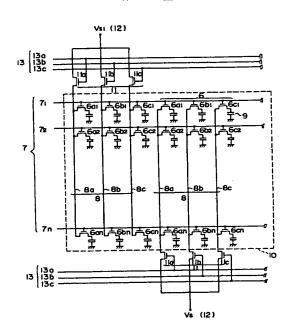
特許出顧人 松下電器産業株式会社

代理人 星野恒



第 3 図





第 4 図

